Лекція 4 ВУГЛЕЦЕВІ ВВКМ З ПІРОЛІТИЧНИМ УЩІЛЬНЕННЯМ

Гетерогенні процеси при ущільненні з газової фази

Для опису кінетики процесу гомогенного піролізу метану необхідно скласти п'ять диференціальних рівнянь, відповідних п'яти незалежним хімічним реакціям.

При ущільненні пористих тіл з газової фази в проточних реакторах граничні умови необхідно призначати виходячи з наявності ускладнюючих чинників. Структура поверхні пористого матеріалу має яскраво виражену неоднорідність. Сумарна масова щільність потоку реакційної суміші на межі складається з суми [4.1]:

$$j_{\overline{c}}$$

де j_n - коефіцієнт відносної пористості поверхні, м²/м².

У представленні (4.1) щільність потоку реакційної суміші на каркас јк визначиться

$$j_{\kappa} = \int_{\Gamma} f_{\kappa} \eta_{\kappa} \eta_$$

де *D* - коефіцієнт дифузії;

*q*_{гхим} - швидкість гетерогенної хімічної реакції.

Якщо швидкість реакції задається першим порядком, то отримаємо співвідношення

$$q_{zxum} = k^2 \cdot C_0 , \qquad (4.3)$$

де k^2 - константа швидкості;

С₀-концентрація у поверхні.

Для визначення щільності потоку реакційної суміші в об'єм пір необхідно розглянути завдання дифузійної кінетики в порах. В умовах стаціонарності рівняння дифузійного масопереносу реагуючого газу по довжині пори записується у виді

$$\mathbf{\mathcal{F}} = \mathbf{\mathcal{F}} \cdot \mathbf{\mathcal{$$

де r - ефективний радіус пори;
 k²- константа швидкості гетерогенної реакції по поверхні пори;
 f^e(C) - кінетична функція гетерогенних процесів.

Для рівняння (4.4) граничними умовами будуть

$$C_{l \to \infty} = 0; \qquad (4.5)$$

$$C_{l \to \infty} = C_{0}.$$

У цих співвідношеннях перша умова вимагає нульової концентрації у кінці нескінченно довгої пори, друге - умови на поверхні, причому С0 концентрація реагенту біля входу в пору.

У разі лінійності функції $f(C) \equiv C$ рівняння (4.3) буде звичайним диференціальним рівнянням другого порядку. Його рішення запишеться у виді

$$C = C1 \cdot exp \ (k1l) + C2 \cdot exp \ (k2l) \tag{4.6}$$

де C₁, C₂ - довільні постійні, визначувані із залученням співвідношень (4.5);

 $k_{1,2}$ - коріння характеристичного рівняння :

$$k_{12} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2k^2}{rL}}}.$$

Для визначення довільних постійних використовуються граничні умови (4.22).

З першої умови (4.5) виходить, що $C_1 = 0$, а з другого - $C_2 = C0$. Тоді рішення рівняння (4.6) запишеться у виді:

$$(4.7)$$

Дифузійний потік в пору задається першим законом Фіка :

$$j_n = DF_{dl_{e}}^{dC}, \qquad (4.8)$$

де $F = \pi r^2 -$ площа поперечного перерізу пори.

Диференціюючи рівняння (4.6) по 1 і підставляючи отримане вираження в рівняння (4.25), матимемо



З урахуванням виразів (4.5), (4.3) і (4.2) сумарна масова щільність потоку на межі, задана рівнянням (4.9), визначатиметься співвідношенням

Рівняння (4.10) задає стік реакційного газу на поверхні пористого тіла. Очевидно, що концентрація газового реагенту у поверхні змінюватиметься до тих пір, поки швидкості дифузії з об'єму реактора і стоку відрізнятимуться один від одного. З часом у поверхні встановиться стаціонарна концентрація реакційного газу, швидкості дифузії і стоку будуть рівні. Якщо прийняти лінійним закон зміни концентрації від ядра реактора до поверхні, то градієнт концентрації визначиться вираженням:

$$\frac{dC}{dI} = \frac{C}{\delta}, \qquad (4.11)$$

де δ - товщина дифузійного шару;П - нормаль до поверхні.

Умова стаціонарності запишеться у виді:

$$D_{\overline{d\Pi}}^{\underline{dC}} = j_{\mathcal{E}} \quad . \tag{4.12}$$

Підставляючи рівняння (4.27) і (4.28) у вираження (4.29), отримаємо співвідношення між концентраціями в ядрі потоку і у поверхні реактора :



де $\beta = D / \delta$ - константа швидкості дифузії.

Співвідношення (4.13) є кінцевим результатом методу рівнодоступних поверхонь Франк-Каменецького, уточнений двохпотоковим наближенням для пористих тіл.

4.2 Моделювання низькотемпературного заповнення пористої структури в плоскому реакторі проточного типу

Розширення сфери застосування вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів залежить від зниження їх собівартості, яка значною мірою визначається енерговитратами. Зниження температури ущільнення пористої структури вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів до 873...973 К шляхом використання зріджених газів дозволяє знайти підхід до проблеми енергозбереження [4.2, 4.3].

Диференціальне рівняння перенесення реакційного газу в модельній порі з ефективним радіусом г в умовах його розкладання на поверхні пори запишеться у вигляді [4.1]:

$$\frac{\partial C}{\partial t^2} = \frac{2k}{rD} \cdot C, \qquad (4.14)$$

де С - концентрація реакційного газу;

ℓ – координата по довжині пори;

k - константа швидкості розкладання реакційного газу на нагрітій поверхні;

D - коефіцієнт дифузії в порі.

Рівняння (4.14) доповнюється граничними умовами

$$C_{\ell=0} = C_0^{\Pi};$$
 (4.15)

$$\frac{dC}{d\ell}\Big|_{\ell=h} = 0, \qquad (4.16)$$

де C_0^{Π} - концентрація реакційного газу біля входу в пору;

h - половина товщини (2h) стінки вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів.

Рішення рівняння (4.14) з урахуванням умов (4.15) і (4.16) має вигляд



де *z* – корінь характеристичного рівняння.

У рівнянні (4.16) величина z визначається співвідношенням

$$z = \left(\frac{2k}{r D}\right)^{05}.$$
 (4.18)

Розподіл пір у вуглець-вуглецевих композиційних матеріалах характеризується порограмою, що має чотири характерні групи пір [4.9]:

перша група пір розподілена в діапазоні розмірів ефективних радіусів
 від 0,001 до 0,03 мкм;

- друга група 0,03...2,50 мкм;

- третя група 2,50...10,0 мкм;

- четверта група 10...200 мкм.

Доля пір першої групи складає 38 %, другої групи - 32 %, третьою - 19 % і четвертою - 11 %.

Дифузійні процеси в об'ємі реактора. У об'ємі пористого реактора реалізуються два дифузійні потоки. Один потік реакційного газу спрямований від центру реактора на його безпористу стінку, другий потік реакційного газу - на пористу поверхню вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу. Потік на безпористу поверхню стінки реактора може бути визначений методом рівнодоступнихповерхонь Франк-Каменецького [4.4]. В цьому випадку концентрацію реакційного газу на поверхні реактора C_0^P можна розраховувати по формулі

$$C_0^P = \frac{\beta \cdot C}{\beta + k}, \qquad (4.19)$$

де С - концентрація реакційного газу в ядрі реактора;

β - константа швидкості дифузії.

Співвідношення (4.19) враховує питому швидкість розкладання реакційного газу на безпористій поверхні стінки реактора.

На поверхні вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу реакційний газ розкладається на безпористих ділянках, дифундує в пори чотирьох груп з осадженням піролітичного вуглецю на їх поверхні.

З урахуванням викладеного, концентрація реакційного газу на пористій поверхні вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів C_0^{Π} визначається як

$$\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}_{\mathbf{\mathcal{F}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}, (4.20)}$$

де q_n – пористість поверхні вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу;

r_i, *p_i* – середній ефективний радіус і відносна доля і -тої характерної групи пористої структури вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу відповідно;

N - число характерних груп пір.

Масоперенос реакційного газу по довжині реактора. Розглядають плоский реактор шириною b_p і завдовжки L. У центрі, між бічними стінками реактора розташовують плоску пластину вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу шириною b_n і завтовшки 2h. Реакційний газ (пропан) рівномірно обтікає пластину вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу з обох боків, дифундує з центру потоку пропану на поверхні стінок реактора і пластини вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу. Стінки реактора і пластина вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу нагріті до постійної температури T, при якій пропан розкладається на нагрітих поверхнях з відкладенням твердого осаду - піролитичного вуглецю - відповідно до рівняння

$$(4.21)$$

Константу швидкості розкладання рівняння (4.21) задають у вигляді співвідношення Ареніуса

$$k \neq e = \underbrace{E}_{RL}^{E}, \qquad (4.22)$$

де Е - енергія активації процесу (4.38);

 k_0 - передекспонента;

R - газова постійна.

Диференціальне рівняння перенесення реакційного газу по довжині плоского реактора з урахуванням його розкладання можна записати [4.5]:



де U - швидкість струму реакційного газу по довжині реактора;

х - координата, спрямована по довжині реактора від входу реакційного газу в реактор.

3 рівняння (4.21) виходить:

$$\mathbf{G}_{\mathbf{g}} = \mathbf{G}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{g}} \mathbf{I}_{\mathbf{c}};$$

$$\mathbf{G}_{\mathbf{g}} = \mathbf{G}_{\mathbf{g}}^{\mathbf{g}} \mathbf{I}_{\mathbf{c}};$$

де $C_{ex}^{C_3H_8}$ - концентрація C_3H_8 на вході в реактор;

U - швидкість подачі реакційного газу в реактор;

 α - питома міра розкладання C_3H_8 по довжині реактора.

3 урахуванням співвідношень (4.24) рівняння (4.23) має вигляд:

$$\frac{213}{14}\frac{dx}{dx},$$
(4.25)

де

Рівняння (4.25) задає міру розкладання пропану по довжині реактора, яке враховує процеси осадження піролітичного вуглецю на стінках реактора і

в пористій структурі пластини вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу.

Розділяючи в рівнянні (4.25) змінні і інтегруючи його ліву частину від 0 до α , а праву частину - від 0 до x, з урахуванням малої величини питомої міри розкладання C_3H_8 , матимемо

$$(4.26)$$

У рівняннях (4.19) і (4.20) величина константи швидкості дифузії β невідома. Для її визначення необхідно реалізувати спеціальну методику. Досвідченим шляхом визначити швидкість виходу реакційних газів U_{gux} і вичислити граничну міру розкладання C_3H_8 на виході з реактора

$$\mathbf{\mathcal{A}} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\mathbf{\mathcal{B}} \mathbf{\mathcal{A}}} \\ \mathbf{U}_{\mathbf{\mathcal{B}} \mathbf{\mathcal{A}}} \end{bmatrix}$$
(4.27)

Підставляючи співвідношення (4.27) в рівняння (4.26) для x = L і враховуючи змінні, такі, що входять в рівняння (4.42), отримують

$$\boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\mathcal{O}} \boldsymbol{\mathcal{O}} \boldsymbol{\mathcal{O}}^{\boldsymbol{\mathcal{O}}}, \qquad (4.28)$$

$$G = \frac{Zk F}{b_p + b_n - Z};$$

дe

Константа швидкості гетерогенного розкладання пропану на нагрітих поверхнях визначена в роботі [4.6]. Формула (4.28) дає можливість визначити константу швидкості дифузії пропану від ядра реактора до поверхні розкладання.

Розроблена методика розрахунку розподілу концентрації реакційного газу по довжині плоского реактора з урахуванням його доставки до нагрітих поверхонь, дифузії в пористу структуру ущільнюваних вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів і розкладання реакційного газу з осадженням піролітичного вуглецю дозволяє оцінити реальні технологічні параметри ущільнення пористої структури пластинів з ВКМ.

4.3 Методика определения содержания пироуглерода

Інтенсивність розсіяння електронів під кутом 2*θ* до первинного променя електронів визначиться [4.7, 4.8]:

$$I_{\mathbf{k}l} = A \mathbf{Q}, \mu \mathbf{j}^2 \lambda^3 L \mathbf{Q} \mathbf{P} \mathbf{Q} \mathbf{F}^2 \mathbf{k}l \exp \mathbf{C} 2M \mathbf{p}$$
(4.29)

де $I_{(hkl)}$ – інтенсивність розсіяння електронів від щільності (*hkl*);

 $A(\theta,\mu)$ — множник поглинання, залежний від кута розсіяння θ і лінійного коефіцієнта поглинання μ ;

n – число елементарних осередків в одиниці об'єму;

 $L(\theta)$ – множник Лоренца;

Р(θ) – множник Томсона (поляризаційний множник);

 $F^2(hkl)$ – структурний множник;

exp(-2M) – температурний множник;

р-чинник повторюваності.

Формула (4.29) застосовна для визначення інтенсивності віддзеркалення дифракційних променів порошкоподібних матеріалів. Для багатокомпонентних порошків, *q_k*об'ємних доль компонентів, що містять, відносна об'ємна частка *k*-фази складе:

$$f_{k} = \frac{q_{k}}{\sum_{i=1}^{N} q_{i}} , \qquad (4.30)$$

де *N*-число компонентів.

Інтенсивність дифракційної лінії від *і*-тієї фази визначиться:

$$I_i = \frac{I_0 Q \cdot S}{2\mu} \cdot f_i, \qquad (4.31)$$

де I₀-- інтенсивність первинного променя;
 μ- лінійний коефіцієнт ослаблення порошкового зразка;
 S – перетин первинного променя.

$$Q = P \mathbf{Q} \mathbf{L} \mathbf{Q} \mathbf{E}^2 \mathbf{G} kl \exp \mathbf{G} 2M \mathbf{p}$$

Лінійний коефіцієнт ослаблення для порошкової суміші визначиться:

$$\mu = \sum_{k=1}^{N} \mu_k \cdot f_k , \qquad (4.32)$$

де *μ_k*-- коефіцієнт ослаблення компоненту з номером *k*. Підставляючи (4.32) в (4.31) отримаємо:

$$I_{i} = \frac{I_{0}Q \cdot S}{2} \cdot \frac{f_{i}}{\sum_{k=1}^{N} \mu_{k} f_{k}}$$
 (4.33)

Розглядаючи трьохкомпонентний склад ВВКМ отримаємо об'ємну частку *q*_{пу}піровуглецюу вигляді:

$$q_{IIV} = 1 - q_{VB} - q_{KC}, \qquad (4.34)$$

де *q_{VB}*, *q_{KC}*- об'ємна частка вуглецевих волокон і матриці, відповідно.

Інтенсивність дифракційної лінії піровуглецю з (4.33) з обліком (4.34) визначиться:

$$I_{(02)}^{\Pi V} = \frac{I_0 Q \cdot S}{2} \cdot \frac{q_{\Pi V}}{\mu_{\Pi V} (-q_{VB} - q_{KC})} \frac{q_{\Pi V}}{\mu_{VB} q_{VB} + \mu_{KC} q_{KC}}.$$
(4.35)

Вводячи в (4.35) значення Z, вийде:

$$I_{\mathbf{0}02}^{\Pi V} = Z \cdot q_{\Pi V}, \qquad (4.36)$$

де
$$Z = \frac{I_0 Q \cdot S}{2(\mu_{IIV} (-q_{VB} - q_{KC}) + \mu_{VB} q_{VB} + \mu_{KC} q_{KC})}$$
.

Отримана формула (4.36) показує, що інтенсивність віддзеркалення піролітичного вуглецю в суміші трьох компонентів лінійно залежить від вмісту піровуглецю.

У таблиці 4.4 представлені рентгеноструктурні параметри піровуглецю, вуглецевих волокон ВМН-4 і коксового залишку отвердженого зв'язюучого СФ– 010.

Міжплощині відстані у піровуглецю вище, ніж у ВМН-4 на 0,0149 Å і на 0,0548 Å – чим у коксового залишку.

Рентгенограми визначали на ДРОН–2у при потужності 30 кВт, силі тока 10 A і шкалі 3000 в СиКа випромінюванні. Довжин хвилі випромінювання складала $\lambda = 1,54$ Å..

Зразки порошкових компонентів ВВКМ для дослідження формувалися у вигляді пігулок діаметром 15 мм і заввишки 6 мм. У якості зв'язуючого використовували 5 % спиртовий розчин клею БФ-2.

Таблиця 4.4 – Параметрів просторових решіток вуглецевих матеріалів (компонентів BBKM)

			Параметри решітки										
No	Матеріал	Розміри між площинами, Å					Інтенсивність віддзеркалення, мм					Розміри кристалл итов, Å	
		d ₀₀₂	d_{100}	d_{004}	d ₁₁₀	d_{112}	H_{002}	H_{100}	H ₀₀₄	H_{110}	${ m H}_{112}$	L _c	La
1	Піро- вуглець ПВ	3,4856	2,12	1,72	1,22	1,14	182	24	206	6	17	143	104
2	Вуглецеві волокна ВМН-4	3,4707	2,1	1,72	1,22	1,14	30	18	6	4	-	32	140
3	Карбонізо вана СФ- 010	3,4308	2,1	1,72	1,22	1,14	15	6	-	-	-	28	-



Рисунок4.1- Рентгенограма піровуглецю, порошок фракція <0,05мм



Рисунок 4.2- Рентгенограма СФ-010, фракція <0,05мм



Рисунок 4.3- Рентгенограма ВМН-4, фракція <0,05мм

У таблиці 4.5 приводяться рентгеноструктурные параметри сумішей з різним об'ємним вмістом порошків ВМН-4, СФ-010 і ПВ.

Таблиця 4.5 – Рентгеноструктурні параметри сумішей вуглецевих матеріалів (компонентів ВВКМ)

N⁰	Скл	ад суміші %)	d Å	тÅ	Інтенсивність
п/п	BMH – 4	СФ-010	ПВ	$ u_{002}, A$ L, I		віддзеркалення Н, мм
1	2	3	4	5	6	7
1	100	-	-	3,4707	32	32
2	-	100	-	3,4308	28	15
3	-	-	100	3,4356	143	182
4	15	85	-	3,4270	31,7	17
5	30	70	-	3,4313	32,2	19
6	40	60	-	3,4319	31,9	21
7	60	40	-	3,4443	32,0	22
8	70	30	-	3,4531	32,3	25
9	95	5	-	3,4631	33,6	29
10	98	-	2	3,4356	157,6	32

11	95	-	5	3,4356	168,1	37
12	90	-	10	3,4313	137,9	45
13	80	-	20	3,4310	148,9	61
14	50	-	50	3,4356	161,1	107
15	10	-	90	3,4356	173,2	166
16	-	98	2	3,4313	161,1	18
17	-	90	10	3,4356	175,8	31
18	-	80	20	3,4310	148,9	48
19	-	50	50	3,4313	161,1	98
20	-	10	90	3,4313	137,9	165
21	50	40	10	3,4310	133,0	39
22	75	12,5	12,5	3,4310	143,0	46
23	60	20	20	3,4310	133,0	61
24	50	25	25	3,4310	138,0	64

За даними таблиці 4.5 побудована залежність максимальної умовної інтенсивності віддзеркалення в трьохкомпонентній суміші від об'ємного вмісту піровуглецю.



Рисунок 4.4– Залежність максимальної інтенсивності віддзеркалення від вмісту піровуглецю в трьохкомпонентній суміші (ВМН-4, СФ-010, ПВ)

Побудований графік дозволяє визначати вміст піровуглецю по величині максимальної умовної інтенсивності віддзеркалення, визначеної по рентгенограмі для трьохкомпонентної суміші піроущільненого ВВКМ.

4.4 Властивості піроущільнених ВКМ

На рисунку 4.5 представлені розрахункові і експериментальні значення розподілу щільності по товщині ущільненого вуглецевого композиту в ізотермічних умовах.

З даних рисунка4.5 видно, що початкова щільність карбонізованих зразків ВВКМ на основі тканини ТГН-2М має рівномірний розподіл.

Після процесу заповнення пористої структури піровуглецем щільність підвищилася до 1,25...1,30 г/см³. При цьому на поверхні стінки щільність складає 1,30 г/см³, а на глибині 8 мм - 1,25 г/см³.



1 - початкова щільність; 2 - розрахункова щільність;

3 - виміряна щільність

Рисунок 4.5 - Розподіл щільності по товщині при ущільненні в ізотермічних умовах

Розрахункові значення розподілу щільності по товщині стінки ВВКМ практично співпадають з експериментальними значеннями. Представляє безперечний інтерес розподіл піровуглеця по товщині ВВКМ.

Проведено пошарове експериментальне визначення вмісту у піровуглецю. З цією метою, із зразків, вирізаних з технологічних припусків, були відібрані навішування ВВКМ від кожного шару, починаючи з поверхні і закінчуючи серединою. Відібрані від кожного шару навішування ВВКМ розтиралися до мікропорошку, з розмірами часток не більше 0,05 мм. На установці ДРОН - 2у визначалася величина максимальної інтенсивності віддзеркалення рентгенівських променів від площини (002).

Використовуючи значення величин максимальної інтенсивності віддзеркалення рентгенівських променів (Н) визначений вміст піровуглеця в кожному шарі ущільненого ВВКМ. У першому від поверхні шарі вміст піровуглеця знаходиться в межах від 19 до 22 %, а в центральних шарах товщини стінки - 14.16 % (таблиця 4.1).

У поверхневому шарі зразка ВВКМ №1 (рис.4.6) вміст піровуглеця складає 100 %. Цей факт обумовлюється повним заповненням пор поверхневого шару піровуглеця, заростанням гирла пор надлишковим осадженням піровуглеця на поверхні першого шару.

Структура верхнього шару представлена на рис.4.7. Товщина піровуглеця, обложеного на доступній поверхні, складає до 250 мкм.



1 - піровуглець; 2 - вуглецеве волокно; 3 - карбонизована матриця (х690)

Рисунок 4.6 - Поверхневий шар піроущільненого ВВКМ

У шарі №2 і №3 вміст піровуглеця складає 32 і 31 % (рис.4.7). У солях №4 і №5 вміст піровуглеця знижується до 30 і 28 % (рис.4.8). У серединних шарах №6 і №7 вміст піровуглеця знижується до 21 % (рис.4.9).



а) перший шар (х1200); б) третій шар (х1000); 1 - вуглецеве волокно;
 2 - піровуглець; 3 - карбонизована матриця
 Рисунок4.7 - Верхніх шарів ущільненого ВВКМ



а) четвертий шар (х1000); б) п'ятий шар (х1000); 1 - піровуглець;
 2 -карбонизована матриця; 3 - вуглецеве волокно
 Рисунок4.8 - Мікроструктура верхніх шарів ущільненого ВВКМ



а) шостий шар (х2500); б) сьомий шар (х2500); 1 - піровуглець;
 2 -карбонизована матриця; 3 - вуглецеве волокно
 Рисунок4.9 – Мікроструктура середніх шарів ущільненого ВВКМ

Розподіл піровуглецю по товщіні, наведено на рис. 4.10...4.13підтверджуєтьсярентгеноструктурним долслідженням, наведеним в таблиці4.4, зразок 1. Підвищений вмість піровуглецю в зразку 1, порівняно із родподілом піровуглецю по по товщіні заготовок, наведених в таблиці4.1, пояснюється додатковим профилюваннямпористої структури в середовищі диоксидувуглецю.

Зразки 2 и 3 в поверхневих слоях вміщюють піровуглецю в межах 73...90 %, а в центральних слоях – 19...40 %. Такарізницявмісту піровуглецю в об'ємі піроущільненихВВКМ, наведено в таблиці4.6 и таблице 4.7обумовленододатковим профілуванням пористої структури в середовищівуглецю.

ibлi	Параметри карбонізованих ВВКМ			Режим ПУ		сля ПУ, %	Pe	ентген пара	H,	y, %		
№ 3arot	Щільність	вміст єднального	Пористість	Т, К	т, год	Пористість пі	№ mapy	La	Lc	d002	MM	BMICT I
				1253			1	80,6	22,9	3,4796	54	21
10	1,05	32,1	1 34,8	1233 +15	350	7,9	2	78,0	22,3	3,4663	45	18
				±13			4	71,0	21,9	3,4796	42	16
	1,11		44,0 32,5	1002			1	66,8	19,7	3,4796	50	19
25		44,0		+15	200	13,5	3	75,7	20,2	3,4663	45	18
				±13			5	63,1	20,8	3,4930	40	15
				1273			1	56,0	15,9	3,4930	48	19
18	1,14	40,5	27,2	+15	200	12,5	4	74,0	19,7	3,4930	42	16
				±13			6	53,0	21,4	3,4663	40	15
				1208			1	54,7	21,3	3,4796	50	19
14	1,09	44,6	30,5	+15	200	13,3	4	90,0	25,3	3,4663	48	18
				±13			6	58,0	24,0	3,4663	39	14
				1323			1	70,5	22,5	3,4580	55	22
16	1,13	34,9	34,9 29,2	1323 +15	200	11,1	4	66,6	19,3	3,4796	48	19
				±1 <i>3</i>			6	72,0	19,7	3,4796	41	15

Таблиця 4.6 - Структурні параметри карбонизованих і піроущільнених ВВКМ

Таблиця4.7 - Структурні параметри карбонізованих та піроущільнених

ВВКМ

ЗКИ	Параметри карбонізованих ВВКМ			Режим ПУ		ы ПУ, %	Ретгеноструктурні параметри, Å					, %	
Nº 3aroto	Щільність	Вміст зв'язуючого	Пористість	Т, К	т, час	Пористість післ	№ слою	La	L _c	d ₀₀₂	Н, мм	BMICT IIV	
				1253			1	80,6	22,9	3,4796	54	21	
10	1,05	5 32,1	34,8	±15	350	7,9	2	78,0	22,3	3,4663	45	18	
							4	71,0	21,9	3,4796	42	16	
	1,11		4,0 32,5	1223 +15	200	13,5	1	66,8	19,7	3,4796	50	19	
25		44,0					3	75,7	20,2	3,4663	45	18	
				±13			5	63,1	20,8	3,4930	40	15	
		40,5	40,5 27,2	1072		200 12,5	1	56,0	15,9	3,4930	48	19	
18	1,14			+15	$\begin{array}{c c} 1273 \\ \pm 15 \end{array}$ 200		4	74,0	19,7	3,4930	42	16	
				±13			6	53,0	21,4	3,4663	40	15	
				1208			1	54,7	21,3	3,4796	50	19	
14	1,09	44,6	30,5	+15	200	13,3	4	90,0	25,3	3,4663	48	18	
				-15			6	58,0	24,0	3,4663	39	14	
				,2 1323 +15			1	70,5	22,5	3,4580	55	22	
16	1,13	34,9	29,2		200	11,1	4	66,6	19,3	3,4796	48	19	
					-15			6	72,0	19,7	3,4796	41	15

Таблиця4.8 - Структурні параметріпо товщіні стінки піроущільненихВВКМ в умовах профільованої пористості

№ зразк	Тоовщіназразк а, мм	Номе р	Структурні параметрі, Å		Інтенсивністьвідображен ня	Вміс т ПУ,
a		СЛОЮ	d ₀₀₂	L _c	п, мм	%
		1	3,461 9	26, 9	182	100
		2	3,466 3	26, 2	78	32
		3	3,479 6	24, 4	76	31
1	16	4	3,479 6	27, 4	75	30
1		5	3,475 2	27, 4	68	28
		6	3,488 5	28, 4	65	25
		7	3,470 7	28, 9	60	21
		14	3,470 7	26, 8	80	36
		1	3,444 3	28, 9	160	90
2	15	2	3,459 1	26, 9	93	42
		3	3,453 1	28, 9	60	21
		4	3,444	29,	55	19

			3	5			
		5	3,448	26,	55	19	
		5	7	9	55	17	
		1	3,488	28,	140	73	
	15	1	5	8	140	15	
		2	3,457	31,	90	12	
3			5	8	20	42	
U		2	3,448	31,	85	40	
		5	7	0	05	40	
		12	3,457	30,	85	40	
			5	2	05	-+0	

Експериментальним шляхом знайдені коефіцієнти тертя та інтенсивність зносу для піровуглецевих ВКМ на основі волокон ВКМ-5000, армованих під кутом $\pm 30^{\circ}$ до координатих₁. Триботехнічні характеристики визначались в плоскостях тертя, направленних под кутом от 0 до 90 кутових градусів к координатіх₁.



Рисунок 4.10 –Залежність коефіцієнтів тертяВВКМ на основіВКН – 5000 (армований ±30°)від розташування поверхні тертядонапрямку армування



Рисунок 4.11 Залежність інтенсивності зносуВВКМ на основіВКН – 5000 (армований ±30°)відрозташування поверхні тертя до напрямку армування

На рисунку4.12 и 4.13наведено експериментальні значення коефіцієнтівтертя та зносу в залежності від наклону плоскості тертя до основи тканини «Етан».



Рисунок 4.12 - Залежність коефіцієнтів тертя ВВКМ на основівуглецевої тканини «Етан» від повороту плоскостітертя по відношенню дониток основи



Рисунок4.13 - Залежність інтенсивності зносу ВВКМ на основі тканини «Етан» від повороту плоскостітертя по відношенню до ниток основи

Коефіцієнти тертя для піроущільнених ВВКМ 4.10) (рис. по ЗНИЖУЮТЬСЯ 0,25 ЕкспоненцІальному закону c до 0,12. Знос маєекстремальний вид с максимальним значенням 5,2·10⁻⁶ мкм/м для плоскостітертя з кутом 35 градусов.

Для ВВКМ на основі тканини «Етан» коефіцієнт тертя маємінімальне екстремальне значення для поверхні тертя, розташованої під кутом 30 градусів до ниток основи (рис. 4.12). Інтенсивність зносу має екстремальне значення 5·10⁻⁶ мкм/м для кутусковзання 42 градуса до ниток основи.

Представляє практичнийінтересзміна характеристик ВВКМ від перестановки технологичних переділів пироущільненнята термообробки. В таблиці4.9наведені характеристики, отримання на зразках циліндричних заготовок, намотаних вуглецевих волокном ВМН-4 и фенолоформальдегидним зв'язуючим.

Таблиця4.9 - Зміна характеристикВВКМ по технологичним пере	еділам
--	--------

Характеристики	Карбоніз	Пироущі	Термообробка		
	ація	льнення			
Температура, К	1173	1323	2023	2373	2673
Щільність, що вважається,г/см ³	1,32	1,36	1,35	1,29	1,31

Міцність при згинання, МПа	320	380	355	330	310
Динамічний модуль пружності, ГПа	95	105	130	125	110

З данних таблиці4.9 слідує, що термообробказнижує щільність що вважається піоущільність ВВКМ с 1,36 до 1,31 г/см³. Динамічний модуль пружностіпідвищується на 25 % при термообробці до 2023 К та потімзнижується на 20 % при 2673 К.

Міцність на згинаннярівномірнознижується с 380 МПа у піроущільнених зразках до 310 МПа після термообробки при 2673 К.

4.5Дослідження ерозійної стійкості у високоенергетичних потоках газів

Високоенергетичні характеристики газу забезпечуються величинами температури і швидкості потоку. Швидкість потоку визначається об'ємною витратою кожного компонента газового потоку з урахуванням хімічних реакцій і температурної дії.

Температура потоку визначається тепловиділенням при хімічній взаємодії компонентів газу з урахуванням їх пайового вмісту.

Окислювально-відновний потенціал газового потоку визначається перевищенням стехіометричного співвідношення за вмістом компонентів з окислювальною або відновною характеристикою.

4.5.1 Розрахунок швидкостей газового потоку

Склад газового потоку складається з кисню, пропана і продуктів їх хімічної взаємодії:

$$C_3H_8 + 5O_2 = 3CO_2 + 4H_2O_2$$
 (4.37)

3 рівняння (4.37) виходить, що на окислення 52 г пропана необхідно витратити 160 г кисню. В результаті реакції виходить 132 г CO₂ і 80 г пари води.

Стехіометричне співвідношення С₃Н₈ – О₂в об'ємних витратах складе:

$$\frac{Q_{C_{3}H_{8}}}{Q_{0_{2}}} = 0.2.$$
 (4.38)

Вважаючи, що при температурі згорання пропана в середовищі кисню, пари води досить близькі до ідеального газу, можна отримати:

$$Q_{CO_2+H_2O} = Q_{C_3H_8} + Q_{O_2} = 6Q_{C_3H_8}.$$
(4.39)

В результаті температурного розширення при горінні (4.37) відбувається збільшення об'єму продуктів реакції :

$$\mathbf{Q}_{CO_2}^{T} = \mathbf{Q}_{CO_2 + H_2O} \cdot \frac{T_2}{T_1}, \qquad (4.40)$$

де T₁ - температура подачі C₃H₈ – O₂в пальник; T₂ - температура полум'я.

Технічні характеристики пальника забезпечують температуру згорання С₃Н₈в середовищі О₂:

$$T = 2170 \text{ K.}$$
 (4.41)

З обліком (4.39) і (4.41) по формулі (4.40) і визначиться об'ємний потік продуктів згорання по реакції (4.37):

$$Q_{CO_2+H_2O}^T = 6Q_{C_3H_8} \cdot \frac{2170}{293} = 44.5 \cdot Q_{C_3H_8}.$$
(4.42)

Відновний потенціал газового потоку визначається надлишковим вмістом C₃H₈ по відношенню до стехіометричного складу. В цьому випадку об'ємна витрата C₃H₈ в продуктах реакції (4.37) визначиться за формулою:

$$\mathbf{Q}_{C_{3}H_{8}}^{on} = \left(\mathbf{Q}_{C_{3}H_{8}} - \frac{1}{5} \cdot \mathbf{Q}_{O_{2}}\right) \cdot \frac{T_{2}}{T_{1}}.$$
(4.43)

Загальний об'ємний потік продуктів реакції визначиться за формулою:

$$\mathbf{Q}_{\text{rp. B}}^{T} = \left(\frac{162}{30} \cdot \mathbf{Q}_{\text{O}_{2}} + \mathbf{Q}_{\text{C}_{3}H_{8}}\right) \cdot \frac{T_{2}}{T_{1}}.$$
(4.44)

Лінійна швидкість продуктів реакції окислення пропана в середовищі кисню в умовах відновного полум'я визначиться за формулою:

$$V_{np}^{B} = \frac{Q_{np}^{T}}{S},$$
 (4.45)

де S - площа поперечного перерізу витікання продуктів реакції.

Окислювальний потенціал газового потоку визначається надлишковим вмістом О₂ по відношенню до стехіометричного значення.

В цьому випадку об'ємна витрата О2 визначиться за формулою:

$$\mathbf{Q}_{O_2}^{on} = \left(\mathbf{Q}_{O_2} - \frac{1}{5} \cdot \mathbf{Q}_{C_3 H_8}\right) \cdot \frac{T_2}{T_1}.$$
(4.46)

Загальний об'ємний потік продуктів реакції в умовах окислювального потенціалу визначиться за формулою:

$$\mathbf{Q}_{\text{mp.O}_{2}}^{T} = \left(\frac{64}{30} \cdot \mathbf{Q}_{C_{3}H_{8}} + \mathbf{Q}_{O_{2}}\right) \cdot \frac{T_{2}}{T_{1}} \,. \tag{4.47}$$

Лінійна швидкість потоку в умовах окислювального полум'я визначиться за формулою:

$$V_{np}^{O} = \frac{Q_{np.O_2}^{T}}{S}.$$
 (4.48)

Співвідношення (4.43) визначає потужність відновного потенціалу, а співвідношення (4.46) - потужність окислювального потенціалу.

Відносний відновний потенціал визначиться за формулою:

$$N_{C_{3}H_{8}}^{B} = \frac{Q_{C_{3}H_{8}} - \frac{1}{5}Q_{O_{2}}}{\frac{162}{30}Q_{O_{2}} + Q_{C_{3}H_{8}}}$$
(4.49)

Відносний окислювальний потенціал визначиться за формулою:

$$N_{O_2}^{0} = \frac{Q_{O_2} - \frac{1}{5}Q_{C_3H_8}}{\frac{64}{30}Q_{C_3H_8} + Q_{O_2}}$$
(4.50)

На рис. 4.14 представлено витрати кисню і пропану для різних значень потенціалу відновного.



Рисунок4.14 -Витрати кисню і пропану для різних значень відновногопотенціалу (1 – $N^{B} = 0$; 2 – $N^{B} = 0,05$; 3 – $N^{B} = 0,10$; 4 – $N^{B} = 0,15$)

На рис. 4.15 представлено витрати пропану і кисню для різних значень окислювального потенціалу



Рисунок
4.15 - Витрати пропану і кисню для різних значень окислювального потенціалу
 $(1 - N^{\circ} = 0; 2 - N^{\circ} = 0,05; 3 - N^{\circ} = 0,10; 4 - N^{\circ} = 0,15)$

4.5.2 Обладнання для проведення експериментального дослідження

Схема установки для експериментального визначення величини зносу у високотемпературних потоках газу представлена на рис. 4.16

Установка працює таким чином. На редукторах балонів з киснем і пропаном встановлюється робочий тиск. Відкривається вентиль 4 (рис. 4.16) перед ротаметром пропана, а вентилем 4 після ротаметра встановлюється витрата пропана на рівні 0,1 л/сік і підпалюється факел на пальнику 5. Потім встановлюється вибрана витрата пропана і встановлюється витрата кисню, відповідна вибраному відносному відновному потенціалу (рис. 4.14) або відносному окислювальному потенціалу (рис. 4.15).



- 1 балон з киснем;
- 2 балон з пропаном;
- 3 ротаметри;
- 4 вентилі;
- 5 пальник;

- 6 керамічний екран;
- 7 зразок;
- 8 фіксатор зразка;
- 9 основа;
- 10 термопара ВР5/20;
- 11 КСП- 10.

Рисунок4.16 - Схема установки для визначення зносу термокавітаційного у високотемпературних потоках газу

У фіксаторі 8 (рис. 4.16) встановлюється зразок досліджуваного матеріалу 7. Зразок поміщається на заданій відстані від зрізу керамічного екрану. Із зворотного боку зразка фіксується термопара, підключена до приладу КСП, що записує температуру, - 10 (поз. 11, рис. 4.16).

4.5.3 Проведення дослідження

Зразки досліджуваного матеріалу виготовляються у вигляді прямокутника з розмірами (30 ± 5) х(45 ± 5) і завтовшки, відповідною досліджуваного матеріалу.

Із зворотного боку зразка формується отвір під установку термопари діаметром 5 ± 1 мм завглибшки 3 ± 1 мм.

Геометричні розміри зразка вимірюються з точністю 0,1 мм. Визначається маса зразка з точністю 0,05 ± 0,01 г. Заміряні характеристики заносяться в журнал випробувань.

Виготовляється не менше трьох зразків для визначення зносу термокавітаційного для кожного режиму, що задається призначеним відносним потенціалом окислювального або відновного типу і заданою витратою пропана і визначеним по графіках рис. 4.14 і рис. 4.15 витратою кисню.

Тривалість режиму досвіду складає 60 секунд для кожного міліметра товщини зразка. Швидкість потоку гарячих газів визначається по формулах (4.48) або (4.50).

Після закінчення режиму зразок витягається з фіксатора 8 (рис. 4.16) і охолоджується в ексикаторі в середовищі аргону.

Після охолодження зразок зважується і вимірюються його геометричні параметри.

Масовий термокавітаційний знос визначається за формулою:

$$I_{M} = \frac{m_{o} - m_{\kappa}}{F \cdot \tau}, \qquad (4.51)$$

де I_M - масовий знос, г/мм²·с; *m_o*, *m_κ* - маса зразка до і після випробувань, г; *F* - площа зразка, мм²; *τ* - тривалість режиму, с.

Лінійний знос визначається за формулою:

$$I_{\pi} = \frac{I_{M}}{\rho}, \qquad (4.52)$$

де І_л - лінійний знос, мм/с;

 ρ - щільність матеріалу, г/мм².

Візуально виробляється фактографічний аналіз зношеної поверхні.